# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-189873

(43)Date of publication of application: 08.07.1992

(51)Int.CI.

C09B 67/50 C09B 47/073 G03C 1/735

(21)Application number: 02-316072

(22)Date of filing:

22.11.1990

(71)Applicant: FUJI XEROX CO LTD

(72)Inventor: NUKADA KATSUMI

DAIMON KATSUMI IIJIMA MASAKAZU TOKIDA AKIHIKO SAKAGUCHI YASUO **NUKADA HIDEMI** 

## (54) OXYTITANIUM PHTHALOCYANINE HYDRATE CRYSTAL AND ELECTRONIC PHOTOGRAPH PHOTOSENSITIZER USING THE SAME

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide an oxytitanium phthalocyanine hydrate crystal having a specific structure after treated under a specific condition and highly suitable as a photoconductive material for electronic photograph photosensitizers used in printers utilizing semiconductor lasers.

CONSTITUTION: The objective hydrate crystal has a structure of TiOPc(H2O)n (Pc is phthalocyanine residue; n is 0.15-1) after dried under a vacuum of 0.1mmHg at 100°C for 8hr and subsequently allowed to stand at room temperature in an atmosphere of ordinary pressure air for 12hr, and has elementary analysis values comprising C=65.0-66.3%, H=2.5-3.1%, and N=18.5-19.3%. The oxytitanium phthalocyanine hydrate crystal has preferably a heating weight reduction amount of 0.6-3% when heated at 200≤, and shows an X-ray diffraction spectrum having a maximum diffraction peak at a Bragg angle (2 $heta\pm$ 0.2) of 27.3°.

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

# BEST AVAILABLE COPY

⑩ 日本国特許庁(JP).

① 特許出願公開

# ⑫公開特許公報(A)

平4-189873

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成4年(1992)7月8日

67/50 C 09 B 47/073 G 03 C

Z 7306-4H 7537-4H 8910-2H

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全10頁)

会発明の名称

オキシチタニウムフタロシアニン水和物結晶及びそれを用いた電子

写真感光体

願 平2-316072 ②特

平 2 (1990)11月22日 頣 22出

Œ 明者 額 @発

克 己 神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロツクス株式会社

竹松事業所内

門 明 者 @発

克 己 神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロツクス株式会社

竹松事業所内

富士ゼロツクス株式会 の出 願

社

東京都港区赤坂3丁目3番5号

圖 弁理士 渡 部 個代 理 人

最終頁に続く

#### 明細書

1. 発明の名称

オキシチタニウムフタロシアニン水和物結晶 及びそれを用いた電子写真感光体

### 2. 特許請求の範囲

- (i) 100 ℃、0.1 mmHg で 8 時間減圧乾燥し、12時 間室温で常圧空気雰囲気下に放置した後の構造式 がTiOPc(H<sub>2</sub> O)<sub>n</sub> (式中、Pcはフタロ シアニン残基、a は0.15~1 を意味する) で示さ れ、かつ、C、HおよびNの元素分析値が、C: 65.0~66.3%, H: 2.5 ~ 3.1 %, N: 18.5~ |19.3%であることを特徴とするオキシチタニウム フタロシアニン水和物結晶。
- (2) 200℃に昇温した時の熱重量減少量が 0.6~3 %である請求項(!) に記載のオキシチタニウムフ タロシアニン水和物結晶。
- (3) X線回折スペクトルにおいて、ブラッグ角
- (2 θ±0.2) 27.3° に最大回折ピークを有する

請求項(1) 記載のオキシチタニウムフタロシアニ ン水和物結晶。

(4) 支持体上に、請求項(1) に記載のオキシチタ ニウムフタロシアニン水和物結晶を含有する感光 層を設けてなることを特徴とする電子写真感光体。

#### 3. 発明の詳細な説明

#### 【産業上の利用分野】

本発明は、光導電材料として有用なオキシチタ ニウムフタロシアニン水和物結晶及びそれを用い た電子写真感光体に関する。

#### 【従来の技術】

フタロシアニン類は、塗料、印刷インキ、触媒 或いは電子材料として有用な材料であり、特に近 年は、電子写真感光体用材料、光記録用材料およ び光電変換材料として広範に検討がなされている。

電子写真感光体については、半導体レーザーを 使用するレーザープリンターに対する要求が高ま っており、従来種々の半導体レーザー用の光導電 材料として提案されている。特にフタロシアニン 化合物については多くの報告がなされている。

更にまた、オキンチタニウムフタロシアニンの 結晶型と電子写真特性についてみると、特開昭 62 -67094号には、安定系の B 型のものについて、特 開昭 61-2110506号公報には、アシッドペースティ

感光材料として使用した場合、その光感度と耐久 性の点において、未だ十分満足のいくものではな かった。本発明は、従来の技術における上記のよ うな実状に鑑みてなされたものである。

したがって、本発明の目的は、電子写真感光材料として有用なオキシチタニウムフタロシアニン 水和物結晶を提供することにある。

本発明の他の目的は、オキシチタニウムフタロシアニン水和物結晶を含有する感光層を有する電子写真感光体を提供することにある。

## 【課題を解決するための手段】

本発明者等は、検討の結果、合成によって得られたオキシチタニウムフタロシアニン結晶に含まれる結晶水が感度に影響を及ばし、そして特定の結晶水を含有する水和物結晶が、光導電材料として高い感度と耐久性を有することを見出し、本発明を完成するに至った。

本発明のオキンチタニウムフタロシアニン水和 物結晶は、100 ℃、0.1mmHg で8 時間減圧乾燥し、 12時間室温で常圧空気雰囲気下に放置した後の分 ング法或いは溶剤処理で得られるα型のものについての記載が有り、更に、特開昭63-366号及び同64-17066号、特開平1-153757号公報、および特開昭63-20365号公報等には、α型、β型以外の結晶型のものが記載されている。

これら結晶型以外に、有機、無機半導体においては、不純物のドーピングにより、その電気的特性が大きく変化することは一般によく知られており、また、N. R. Armstrong 等により、オキシチタニウムフタロシアニン蒸着膜について、 $I_2$ のドーピング、 $O_2$ 、 $H_2$  O等の吸着による光電特性の変化について報告されている(AIP Conf. Proc. 167 (1988). Proc. Electrochem. Soc.,  $88\sim14.~267$  (1987),  $I_1.~Phys.~Chem.~Vol.~91.~5646 (1987))。$ 

## 【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上記した従来提案されているオキシチタニウムフタロシアニン化合物は、溶剤に対する結晶性が弱いため、分散塗布後の状態において、結晶型を長期間保つことができず、また、

子式が、TiOPc(H<sub>2</sub>O)<sub>n</sub>(式巾、Pcは フタロシアニン残苺、nは0.15~1を意味する) で示され、かつ、C、HおよびNの元素分折値が、 C:65.0~66.3%、H:2.5~1.1%、N:18.5 ~19.3%であることを特徴とする。

本発明における上記オキシチタニウムフタロシアニン水和物結晶は、200 ℃に昇温した時の熱重 量減少量が0.6~3 %の範囲にある。

本発明において、上記光導電材料として使用されるオキシチタニウムフタロシアニン水和物結晶は、X線回折スペクトルにおいて、ブラッグ角(2 θ±0.2 ) 21. 3° に最大回折ピークを有するものが有用である

また、本発明の電子写真感光体は、支持体上に、 上記のオキンチタニウムフタロシアニン水和物結 晶を含有する感光層を設けてなることを特徴とす る。

以下、本発明について詳細に説明する。

本発明の上記オキシチタニウムフタロシアニン 水和物結晶は、従来より知られているアシッドペ

#### 特別平4-189873(3)

ースト法等による結晶変換法によって得ることが できる。

まず、合成によって得られたオキシチタニウムフタロシアニンを濃硫酸に投入し、溶解又はスラリー化させる。その際の濃硫酸は、濃度70~100%、好ましくは95~100%のものが使用され、溶解又はスラリー化温度はー20~100℃、好ましくは0~60℃の範囲に設定される。濃硫酸の量は、オキシチタニウムフタロシアニンの重量に対して、1~100倍、好ましくは3~50倍の範囲に設定される。次いで、得られた濃硫酸溶液又はスラリーを溶媒中に投入し、結晶を析出させる。

溶媒としては、アルコール系溶媒、芳香族系溶 媒、アルコール系溶媒と水の混合溶媒、アルコー ル系溶媒と芳香族系溶媒の混合溶媒、または芳香 族系溶媒と水の混合溶媒が使用される。アルコー ル系溶媒としては、メタノール、エタノール等が あげられ、芳香族系溶媒としては、ベンゼン、ト ルエン、モノクロロベンゼン、ジクロロベンゼン、 トリクロロベンゼン、フェノール等があげられる。

また、これら溶媒を混合溶媒として用いる場合、その混合比(重量)としては、アルコール系溶媒 /水=100 /0 ~10/90、好ましくは100 /0 ~ 50/50、芳香族系溶媒/水=100 /0 ~1 /99、 好ましくは60/40~1 /97の範囲が採用される。

また、アシッドペースティングで折出した結晶

また、これら溶媒を混合溶媒として用いる場合、その混合比(重量)としては、アルコール系溶媒 /水=100 /0 ~10/90、好ましくは100 /0 ~ 40/60、アルコール系溶媒/芳香族系溶媒=100 /0 ~10/90、好ましくは100 /0 ~50/50、芳 香族系溶媒/水=100 /0 ~1 /99、好ましくは 60/40~5 /95の範囲が採用される。

溶媒の使用量は、濃硫酸溶液またはスラリーの容量に対して2~50倍、好ましくは5~20倍の範囲に設定される。また、混合溶媒の温度は-50~100℃、好ましくは10℃以下に設定される。

析出した結晶は、濾別して単離し、溶剤で洗浄するか、または単離した後、溶剤処理或いは溶剤中で摩砕処理を行う。溶剤洗浄、溶剤処理には、アルコール系溶媒、芳香族系溶媒、アルコール系溶媒と水の混合溶媒、もしくは芳香族系溶媒と水の混合溶媒、もしくは芳香族系溶媒と水の混合溶媒が用いられ、単離されたオキシチタニウムフタロシアニン結晶を洗浄、或いは室温ないし100 ℃の温度で1~5時間攪拌して処理する。

を単離する前に、硫酸希釈溶液中で加熱撹拌する ことも有効である。

本発明における上記オキシチタニウムフタロシアニン結晶を電子写真感光材料として用いるに際しては、特に粒径の制限はないが、画質等の点から、一次粒子径0.03~0.15 μmのものを用いることが好ましい。

次に、上記オキシチタニウムフタロシアニン水 和物結晶を、感光層における光導電性材料として 使用した電子写真感光体について、図面を参照し て説明する。

第14図および第15図は、本発明の電子写真感光体の層構成を示す模式図である。第14図 (a)~(d)は、感光層が積層型構成を有する 例であって、(a)においては、導電性支持体1上に電荷発生層2が設けられては、等電性支持体1上に電荷輸送層3が設けられ、その上に電荷発生層2が設けられている。また、(c)および(d)においては、導電性支持体1上に下

#### 特閒平4-189873(4)

引き層4が設けられている。また第15図は、感 光層が単層構造を有する例であって、(a) にお いては、導電性支持体1上に光導電層5が設けら れており、(b) においては、導電性支持体1上 に下引き層4が設けられている。

ヒドロフラン、ジオキサン、エチレングリコールモノメチルエーテル等のエーテル類、酢酸メチル、酢酸エチル等のエステル類、クロロホルム、塩化メチレン、ジクロルエチレン、四塩化炭素、トリクロルエチレン等の脂肪族ハロゲン化炭化水素、ベンゼン、トルエン、キシレン、リグロイン、モノクロルベンゼン、ジクロルベンゼン等の芳香族炭化水素等を用いることができる。

電荷輸送層は、電荷輸送材料及び結着樹脂より

イン、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリ ドン等の絶縁性樹脂をあげることができる。

電荷発生層は、上記結婚樹脂を有機溶剤に溶解した溶液に、上記オキシチタニウムフタロシアニン水和物結晶を分散させて塗布液を調製し、てれを導性支持体の上に塗布することによってれ成することができる。その場合、使用するオキシガタロシアニン水和物結晶と結婚樹脂との配合比は、10:1~1:10、好ましくは10:1~1:1 である。オキシチタニウムフタロシアニン水和物結晶の比率が高する場合には、感度が低いませば低下し、低すぎる場合には、感度が低下するので、上記範囲に設定するのが好ましい。

使用する溶剤としては、下層を溶解しないものから選択するのが好ましい。具体的な有機溶剤としては、メタノール、エタノール、イソプロパノール等のアルコール類、アセトン、メチルエチルケトン、シクロヘキサノン等のケトン類、N.N-ジメチルホルムアミド、N.N-ジメチルアセトアミド等のアミド類、ジメチルスルホキンド類、テトラ

構成される。

電荷輸送材料としては、例えばアントラセン、 ピレン、フェナントレン等の多度芳香族化合物、 インドール、カルパゾール、イミダゾール等の含 窒素複素環を有する化合物、ピラゾリン化合物、 ヒドラゾン化合物、トリフェニルメタン化合物、 トリフェニルアミン化合物、エナミン化合物、ス チルベン化合物等、公知のものならば如何なるも のでも使用することができる。

更にまた、ポリーN- ビニルカルバゾール、ハロゲン化ポリーN- ビニルカルバゾール、ポリビニルアントラセン、ポリーN- ビニルフェニルアントラセン、ポリビニルピレン、ポリビニルアクリジン、ポリビニルアセナフチレン、ポリグリンジルカルパゾール、ピレンホルムアルデヒド樹脂、エチルカルバゾールーホルムアルデヒド樹脂等の光導電性ポリマーがあげられ、これ等はそれ自体で層を形成してもよい。

また、結着樹脂としては、上記した電荷発生層に使用されるものと同様な絶縁性樹脂が使用でき

る。

電荷輸送層は、上記電荷輸送材料と結着樹脂及び上記と同様な下層を溶解しない有機溶剤とを用いて塗布液を調製した後、同様に塗布して形成することができる。電荷輸送材料と結着樹脂との配合比(重量部)は、通常5 : 1 ~ 1 : 5 の範囲で設定される。また、電荷輸送層の膜厚は、通常5~50μm程度に設定される。

導電性支持体としては、電子写真感光体として

【実施例】

以下、実施例によって本発明を説明する。 オキシチタニウムフタロシアニンの合成例

1. 3-ジイミノイソインドリン3 部、チタニウム テトラブトキシド1. 7 部を1-クロルナフタレン20 部中に入れ、190 ℃において5 時間反応させた後、 生成物を濾過し、アンモニア水、水、アセトンで 洗浄し、オキシチタニウムフタロシアニン結晶 4. 0 部を得た。得られたオキシチタニウムフタロ シアニン結晶の粉末 X 線回折図を第 2 図に示す。 要施例 1

上記合成例で得たオキシチタニウムフタロシアニン2.0 部を、91%硫酸100 部に0 ℃で溶解した後、水冷したエタノール400 部と水400 部の混合溶媒中に注ぎ、折出した結晶を濾過し、メタノール、希アンモニア水、ついで水で洗浄した。その後乾燥して、1.6 部のオキシチタニウムフタロシアニン水和物結晶を得た。このものの粉末 X 線回折図を第1図に示す。

実施例2

使用することが公知のものならば、如何なるもの でも使用することができる。

本発明において、導電性支持体上に下引き層が 設けられてもよい。下引き層は、導電性支持体か らの不必要な電荷の注入を阻止するために有効で あり、感光層の帯電性を高める作用がある。さら に感光層と導電性支持体との密着性を高める作用 もある。下引き層を構成する材料としては、ポリ ビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、ポリ ビニルピリジン、セルロースエーテル類、セルロ ースエステル類、ポリアミド、ポリウレタン、カ ゼイン、ゼラチン、ポリグルタミン酸、澱粉、ス ターチアセテート、アミノ澱粉、ポリアクリル酸、 ポリアクリルアミド、ジルコニウムキレート化合 物、ジルコニウムアルコキシド化合物、有機ジル コニウム化合物、チタニルキレート化合物、チタ ニルアルコキシド化合物、有機チタニル化合物、 シランカップリング剤等があげられる。下引き層 の膜厚は、0.05~2 μm程度に設定するのが好ま しい。

上記合成例で得たオキシチタニウムフタロシアニン 2.0 部を、9196硫酸100 部に0 ℃で溶解した後、水冷したモノクロロベンゼン400 部とメタノール400 部の混合溶媒中に注ぎ、折出した結晶を認過し、メタノール、希アンモニア水、ついで水で洗浄した。その後乾燥して、1.6 部のオキシチタニウムフタロシアニン水和物結晶を得た。このものの粉末X線回折図を第3図に示す。

#### 実施例3

上記合成例で得たオキシチタニウムフタロシアニン2.0 部を、917%硫酸100 部に0 ℃で溶解した後、氷冷したメタノール400 部と水400 部の混合溶媒中に注ぎ、折出した結晶を濾過し、メタクル、希アンモニア水、ついで水で洗浄した。 得られた含水オキシチタニウムフタロシアニンケーキを、水20部、モノクロロベンゼン2 部の混過紙、中で、50℃において1 時間攪拌した後、濾過紙、中で、50℃において1 時間攪拌した後、濾ののサインチタニウムフタロシアニン水和物結晶を得た。のものの粉末 X 線回折図を第4 図に示す。

#### 比較例1

上記合成例で得たオキシチタニウムフタロシアニン4.0 部を、97% G 酸 100 部に 0 でで溶解した後、水冷した水 2500部中に注ぎ、折出した結晶を濾過し、メタノール、希アンモニア水、ついで水で洗浄した。得られた含水オキシチタニウムフタロシアニンケーキをメタノール 20部中で、50でにおいて 1 時間復津した後、濾過紙、メタノール、水で洗浄し、乾燥して、3.6 部の準非晶 m型オキシチタニウムフタロシアニン結晶を得た。このもの粉末 X 線回折図を第5 図に示す。

#### 比較例2

比較例 1 で得た準非晶m型オキシチタニウムフタロシアニン結晶1.2 部を塩化メチレン10部中で120 時間攪拌した後、濾過し、乾燥して、1.1 部の a型オキシチタニウムフタロシアニン結晶を得た。その粉末 X線回折図を第6図に示す。

#### 比較例3

比較例2における塩化メチレンの代わりに、N-メチルピロリドンを用いた以外は、比較例2と同

第1表

	3,14	<u> </u>		
	元素分析 (%)			熱重量減少量
•	С	н	N	(#196)
C32H16N8 OT I	66. 68	2. 80	19. 44	-
としての計算値	<u> </u>			
合成例	67. 98	2, 95	19. 26	0. 1
実施例1	66. 12	2.71	18. 86	1. 0
実施例2	66. 05	2. 11	18. 75	1. 3
実施例3	65. 19	2. 66	18. 78	1. 7
実施例 4	65. 91	2. 72	18. 95	1. 3
比較例1	66. 82	2. 79	19. 42	0. 1
比較例2	66, 55	2. 71	19. 22	0. 1
比較例3	66. 71	2. 70	19. 30	0. 2

また、実施例 3 で得られたオキンチタニウムフタロシアニン水和物結晶の I R スペクトルを第 9 図に示し、200 ℃ 0.1 mal 8 で 24時間減圧乾燥した後の I R スペクトルを第 1 0 図に示す。 第 1 0 図においては、第 9 図でみられた 3500 c m <sup>-1</sup>付近の結晶水に由来するピークの消失が認められる。また、実施例 1 、 2 および 4 の場合にも、第 9 図と

様に処理してβ型ーオキシチタニウムフタロシア ニン結晶を得た。その粉末 X 線回折図を第7図に 示す。

#### 実施例4

比較例1で得た準非晶m型オキシチタニウムフタロシアニン結晶1.2 部を、水30部、モノクロルベンゼン2 部の混合溶媒中で50℃において! 時間復拌した後、濾過し、メタノールで洗浄し、乾燥して1.1 部のオキシチタニウムフタロシアニン水和物結晶を得た。その粉末 X 線回折図を第8図に示す。

合成例、実施例1~4 および比較例1~3で得られた結晶について、それを100 ℃、0.1mmH』の 減圧下で8 時間乾燥し、12時間室温において常圧空気雰囲気下に放置した後の元素分析値および20 ℃まで昇温した時の熱重量減少量を測定した。それらの結果を下記第1表に示す。

#### 以下介白

同様のIRスペクトルが得られた。

また、比較例1~3で得られたオキシチタニウムフタロシアニン結晶のIRスペクトルを第11~13図に示す。これらのものには、結晶水に由来するピークが認められなかった。

#### 実施例5~8

実施例1~4で得られたオキシチタニウムフタロシアニン水和物結晶 ( 部を、ポリビニルブチラール ( 商品名:エスレック BM-S、積水化学( 製 ) ) ( 部およびシクロヘキサノン100 部と混合し、ガラスピーズと共に、ペイントシェーカーで | 時間処理して分散した後、得られた塗布液を、浸漬コーティング法でアルミニウム基板上に塗布し、100 ℃において 5 分間加熱乾燥し、膜厚 0.2 μmの電荷発生層を形成した。

次に、下記構造式

## 特開平4-189873(7)

で示される化合物!部と、下記構造式

で示されるポリ((・・・・・クロヘキシリデンジフェニレンカーボネート) 一部を、モノクロロベンゼン 8 部に溶解し、得られた塗布液を、電荷発生層が形成されたアルミニウム基板上に、浸漬コーティング法で塗布し、120 ℃において1 時間加熱乾燥し、膜厚20μmの電荷輸送層を形成した。

得られた電子写真感光体を、常温常湿(20℃、40%RH)の環境下で、静電複写紙試験装置(EPA-8 100、川口電機僻製)を用いて、次の電子写真特性の測定を行なった。

V<sub>00</sub>,:-6,0KYのコロナ放電を行って負帯電さ、 1 秒後の表面電位。

E<sub>1/2</sub>:バンドパスフィルターを用いて800mm に 分光した光での電位の減衰率。

V<sub>n</sub>p: 50 erg/cdの白色光を0.5 秒照射した後の 表面電位。

第2表

	程	子写真感光体和 (20℃、40×RR		減圧放復した後の電子写真 感光体特性 (20℃、8MRH)		
	.VDDP	E1/2	VRP	VODP	E 1/2	VRP
	(V)	(ers/cm2)	(V)	(V)	(erg/cm2)	(V)
実施例5	-840	1. 2	10	-840	1. 6	15
実施例6	-835	1. 2	10	-835	J. \$	10
実施例7	-850	1. 1	5	-850	1. 5	10
実施例8	-140	1. 1	15	-840	1. 8	20
比較例4	-800	2. 6	30	-800	2. 6	35
比较例5	-820	4. 2	35	-820	4. 3	40
比较例6	-810	2. 4	25	-810	2. 4	30

#### (発明の効果)

本発明のオキシチタニウムフタロシアニン水和物結晶は、上記のように水和物の形態にあり、結晶水により増感効果が生じている。したがって、 半導体レーザーを利用するプリンター等の電子写真感光体用の光導電材料として非常に有用である。 また、それを用いて形成された本発明の電子写真感光体は、優れた感度及び耐久性を有している。 ΔΕν: 上記環境下で測定した上記Ε<sub>1</sub>ν: の環 境下における変動量

Δ V ο ο ァ : 上記帯電、露光を1000回繰返した後の V ο ο ρ と初期の V ο ο ρ の変動量。

Δ V π p : 上記帯電、露光を1000回繰返した後の V π p と初期の V π p の変動量。

それ等の結果を第2表に示す。

#### 比較例4~6

比較例1~3で得たオキシチタニウムフタロシアニン0.1 部を用いた以外は、実施例5~8と同様にして、電子写真感光体を作成し、同様にして電子写真特性の測定を行なった。その結果を第2表に示す。

また、結晶水による増感効果を明らかにするために、実施例 5 ~ 8 、比較例 4 ~ 6 の各電子写真感光体を、100 ℃、0.1 m H g の減圧下、24時間放置した後、すぐに常温低湿環境下(20℃、8 %)で評価した。その結果も第2表に示す。

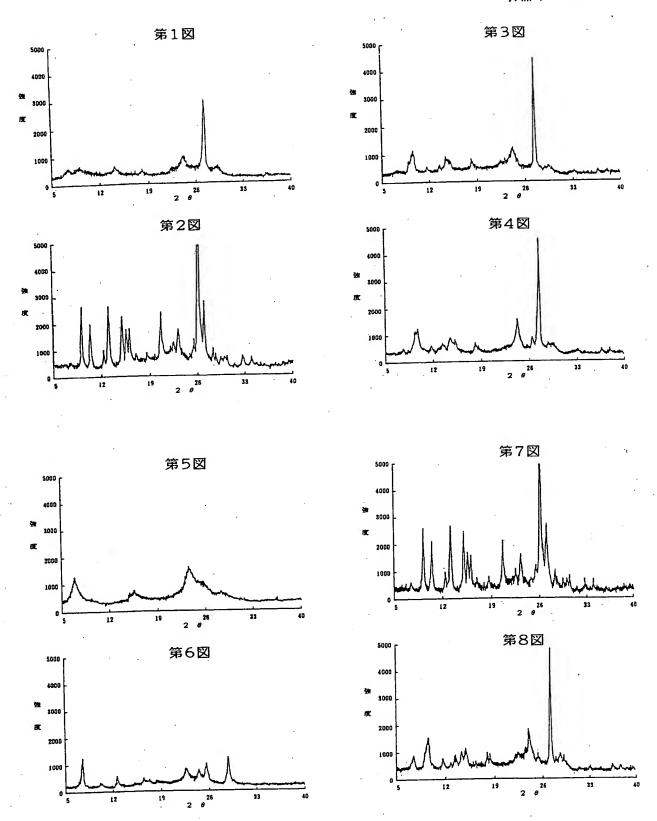
以下余山

#### 4. 図面の簡単な説明

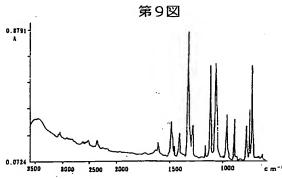
第1図は実施例1のオキシチタニウムフタロシ アニン水和物結晶のX線回折図、第2図は、合成 例によって得られたオキシチタニウムフタロシア ニン結晶のX線回折図、第3図ないし第5図は、 実施例2~4のオキシチタニウムフタロシアニン 水和物結晶のX線回折図、第6図ないし第8図は、 比較例1~3のオキシチタニウムフタロシアニン 結晶のX線回折図、第9図は実施例3のオキシチ タニウムフタロシアニン水和物結晶の赤外吸収ス ペクトル図、第10は実施例3のオキシチタニウ ムフタロシアニン水和物結晶を減圧乾燥した後の 赤外吸収スペクトル図、第11図ないし第13図 は比較例1~3のオキシチタニウムフタロシアニ ン結晶の赤外吸収スペクトル図、第14図および 第15図は、それぞれ本発明の電子写真感光体の 模式的断面図である。

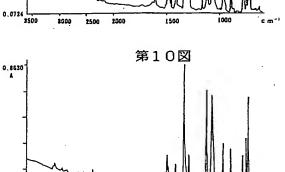
1 ··· 導電性支持体、 2 ··· 電荷発生層、 3 ··· 電荷輸送層、 4 ···下引き層、 5 ··· 光導電層。

# 特閒平4-189873(8)

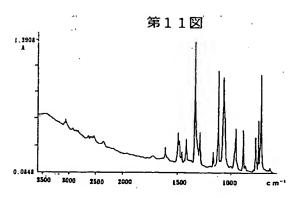


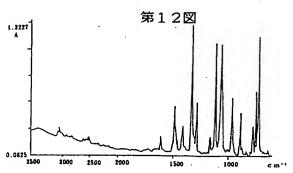
# 特別平4-189873(9)

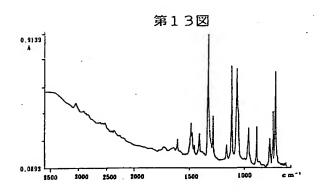


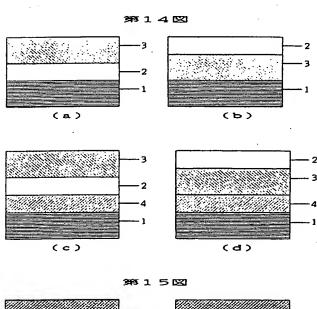


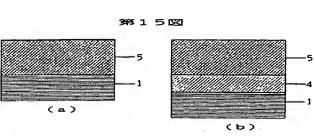
2500 . 2000











# 特開平4-189873(10)

第1頁 @発	で 明	売き 者	飯	。島	正	和	神奈川県南足柄市竹松1600番地	富士ゼロツクス株式会社
@発	明	者	常	<b>E</b>	明	彦	竹松事業所内 神奈川県南足柄市竹松1600番地	富士ゼロツクス株式会社
<b>個発</b>	明		坂		泰	生	竹松事業所内 神奈川県南足柄市竹松1600番地	富士ゼロックス株式会社
	明	者	額	æ	. 秀	美	竹松事業所內 神奈川県南足柄市竹松1600番地	富士ゼロツクス株式会社
@発	7/3	163	TUX.				竹松事業所内	

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.